■ 公募情報

公募No.	2027T-1
職種	有期研究技術員
部署	先端ICTデバイス研究開発推進センター
業務名	先端ICTデバイス研究開発推進センターにおける装置・設備類の運用・維持管理サポート業務（本部敷地内）
業務内容	先端ICTデバイス研究開発推進センター（以下，デバイスセンターという）が管理する施設では、埃が非常に少ない状態に維持されたクリーンルーム（プロセス室）を備え、各種の加工プロセスや評価測定のための設備・装置群が配備されています。ここで半導体や誘電体材料を用いたデバイス等が試作され、先端的デバイス研究開発の推進に寄与しています。本業務には特に危険をともなう装置関連業務が含まれており、例えばデバイスセンター内には高圧ガス等を用いるドライエッチング装置、高温電気炉装置、高電圧装置や各種試薬を用いる実験装置等が設置されています。 上記を踏まえて本業務内容は、上記設備・装置等の運営管理のための機構内における諸手続きや管理業務等の実施、及びデバイスセンター長・副デバイスセンター長補佐としてデバイスセンター管理スタッフとの調整を行い、デバイスセンターの運営管理の実施を円滑に進める業務となります。加えて、デバイスセンタースタッフ等の業務を取りまとめるマネージメント業務、デバイスセンターの運営に関するリソースコントロールに関してデバイスセンター長・副デバイスセンター長とともに運営方針を提案する業務を行っていただきます。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格があります。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	■クリーンルーム施設に関連して、1.設備、2.装置、3.薬品、4.高圧ガス、5.備品（IT機器、什器）等の管理に関する知識や取り扱い経験、安全管理ノウハウを有すること。 ■デバイス製造分野等において、装置・設備メーカーにて導入・構築経験がある、もしくはそれらデバイス加工装置等の運用経験を有すること。 ■半導体デバイス作製プロセス技術等クリーンルーム内で実施されている研究概要の習得に意欲的に取り組めることが望ましい。 ■コミュニケーション能力：報告・連絡・相談を上司もしくは補佐役に適切なタイミングで行い、、かつ他のメンバーとの協業が円滑にできること。 ■コンピュータを用いた表計算の活用、プレゼン・報告資料の作成ができることが望ましい（が関心を持って意欲的に取り組めること）。 ■情報処理・分析ができること（が望ましいが関心を持って意欲的に取り組めること）。（例えば、情報を収集し、それらを取捨選択・並び替えた後、報告相手のレベルに合わせた情報をエクセル等でまとめる能力など） ■IT機器やソフトウェア等を用いた業務効率化に向けた検討等に関心を持って意欲的に取り組めることが望ましい。
募集人員	1 人
本年度契約期間	採用日　～　令和10年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与(基本給)	485,000円　～　558,000円/月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 (東京都小金井市)
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務）　※時間外労働有

※従事する業務及び勤務地の変更の範囲：原則として変更無し
※部署の名称、勤務地の名称、及び業務名や業務内容の表現に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

NICT有期雇用職員公募情報：https://www.nict.go.jp/employment/apply.html